PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-015889

(43)Date of publication of application: 19.01.1990

(51)Int.Cl.

B23K 26/00 B23K 26/00

G11B 7/26

(21)Application number : 63-162875

(71)Applicant : SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

30.06.1988

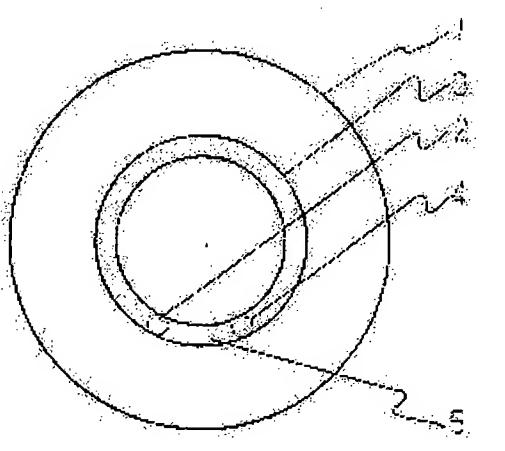
(72)Inventor: KOBAYASHI MASAFUMI

(54) LASER CUTTING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To cut a perfect concentric circle without a joint by decreasing laser power gradually and then stopping the emission of laser beams when an objective rotates and laser spots pass through a gradually increased area of laser power.

CONSTITUTION: Laser beam power is increased gradually from a starting point 2 of cutting to a certain part, then, the laser beam power keeps a fixed value to cut a group 3 of concentric circles. When the laser beams circulate and come back to the starting point 2 of cutting, the laser power of the laser beams is decreased gradually to the final point 4 of cutting. The gradually increased area and the gradually decreased area of the laser, power agree perfectly with each other to make a double exposure part 5 here. Consequently, the total laser power irradiated to the double exposure part 5 is equal to the part 3 of the group of other concentric circles, the group parameters of the double exposure parts 5, that is, depth, width, etc., become equal to those of the part 3 of the group of other concentric circles.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平2-15889

⑤Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990) 1月19日

B 23 K 26/00

20/00

7/26

3,2,0 Z

7356-4E 7356-4E 8120-5D

7350— 8120—

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

国発明の名称

G 11 B

レーザーカツテイング方法

②特 願 昭63-162875

20出 願 昭63(1988) 6月30日

⑫発 明 者 小

小 林

雅史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

勿出 顋 人

セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

四代 理 人 并

弁理士 鈴木 喜三郎

外1名

明細書

1. 発明の名称

レーザーカッティング方法

2 特許請求の範囲

ィングすることを特徴とするレーザーカッティング方法。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光ディスクのマスタリングにおける同 心円のレーザーカッティング方法に関する。

[発明の概要]

本発明は、光ディスクのマスタリングにおける 同心円のレーザーカッティングにおいて、繋ぎ目 のない、完全なる同心円をカッティングすること を可能にしたものである。

[従来の技術]

従来の同心円カッティングにおいては、1本の円をカッティングする場合、第3図に示すように、カッティング対象物6上にカッティング開始点7よりレーザービームを照射し始め、カッティング対象物6上に同心円8をカッティング1 カック

ティング終了点 9 でレーザービームの照射を止める。カッティング終了点 9 はカッティング開始点7 を過ぎた所に位置し、レーザービームはカッティング対象物 6 上に円周 1 周より僅かに多く照射されることになる。

[発明が解決しようとする課題]

しかし、従来技術では、第4図に示すように1本の同心円をカッティングする間は、レーザーパワーは一定であるため、第3図に示す射されるとである。の数ぎ目10に照射されるレーザーパワーは他の同心なるから、数ぎ目10に円部分8よりなってしまうとの同心円部分8よりなってしまう。簡点を有していた。

そこで、本発明は、このような問題点を解決するためのもので、その目的とするところは、繋ぎ目のない同心円を得るところにある。

[実施例]

以下に本発明の実施例を図面にもとづいて説明する。

第1図は本発明のレーザーカッティング方法の 概略をあらわす模式図である。一般的にはカッティング対象物1が回転し、その上をレーザービー ムのスポットが円を描いてカッティングするが、 第1図においては、簡単のため、カッティング対

[課題を解決するための手段]

上記課題を解決するため、本発明のレーザーカ ッティング方法は、光ディスクのマスタリングに おける同心円のレーザーカッティングにおいて、 カッティング対象物の回転中心と前記カッティン ク対象物上に結像するレーザースポットとを相対 的に静止させ、1本の円をカッティングする際、 カッティング対象物にレーザーピームを照射し始 めてからカカティング対象物が一回転未満の回転 を行う間まではレーザーピームの出力を漸増し、 その後、前記カッティング対象物が前記レーザー ビーム照射開始より1回転するまでレーザービー ムの出力を一定に保ち、更に前記カッティング対 象物が回転して前記レーザー出力漸増領域内を前 記レーザースポットが通過する際にはレーザー出 力を漸減したのち、レーザー出射を停止して次の 同心円をカッティングすることを特徴とする。

[作用]

光ディスクのマスタリングのカッティングにお

るかたちにしてある。カッティング対象物1上に カッティング開始点2よりレーザーピームの照射 を開始し、円弧を描きながら同心円グループ3を カッティングし、カッティング終了点4までレー サービームを照射する。即ち円周1周より多くカ ッティングするのであり、二重に露光する部分 5 が生ずる。カッティング開始点2からある部分ま では、第一2図に示すように、レーザービームのパ ワーを 漸増し(A - B 間)、その後レーザーピー・ ムのパヮーを一定に保って(B-0間)同心円グ ループ3をカッティングし、一周してカッティン グ開始点2にレーザービームが戻ってきたらレー ザーピームのレーザーパヮーを漸減して(o-D 間)カッティング終了点4に到る。カッティング 対象物1が角速度一定で回転しているならば、第 2 図のA-BとC-Dは等しくなる。即ちレーザ ーパヮーの漸増区間と漸減区間は完全に重なるの であり、この部分が第1図の二重露光部分5とな るのである。従って、二重露光部分5に照射され

る全レーザーパワーは、他の同心円グループ部分 3に等しいから、二重露光部分5のグループパラ メーター、即ち深さ、幅等は他の同心円グループ 部分3に等しくなるのである。以上のように1本 の同心円をカッティングしたら次の同心円を同様 にしてカッティングする。以上、本発明のレーザ ーカッティング方法について例をあげて説明した が、この方法によれば、繋ぎ目のない同心円を得 ることができるから、従来の繋ぎ目のある同心円 スタンパを用いたメディアでは不可避であった繋 ぎ目部分におけるエラーを完全に取り除くことが 可能である。

[発明の効果]

以上述べた本発明のレーザーカッティング方法 によれば、緊ぎ目のない完全な同心円を得ること ができるから、光メモリー等の光ディスクにおい て、エラーを少なくすることが可能である。また 、外観の美しい光ディスクを得ることができる。

第1図は、本発明のレーザーカッティング方法 の模式図。

第2図は、本発明のレーザーカッティング方法 のレーザーパワーの説明図。

第3図は、従来の同心円カッティングの模式図

第4図は、従来の同心円カッティングのレーザ ーパヮーの説明図。

1 … … カッティング対象物

2 … … カッティング開始点

3 … … 同心円

4 … … カッティング終了点

5 … … 二重露光部分

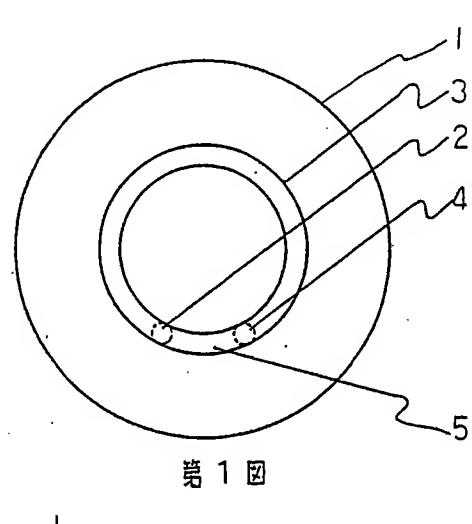
6 … … カッティング対象物

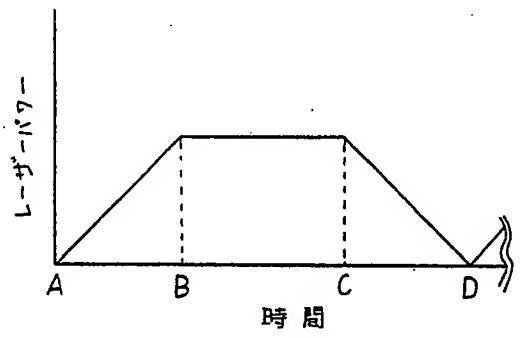
7 … … カッティング開始点

8 … … 同心円

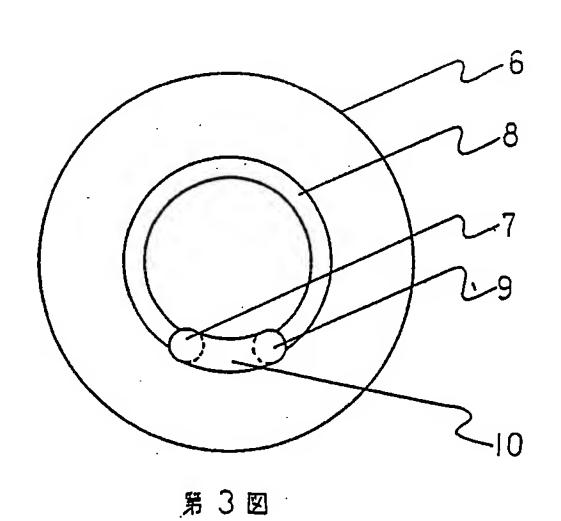
9 … … カッティング終了点

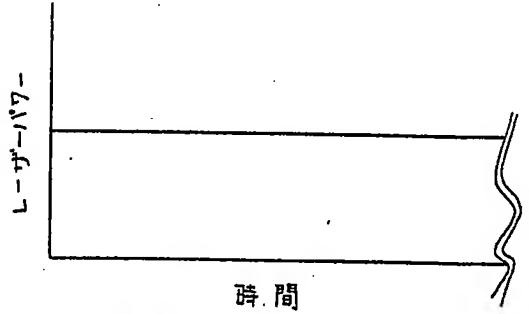
10……繁岁目





第2図





第 4 図